W2301-01

CONDUCTIVE RESIN MIXTURE

Publication number: JP2201811

Publication date:

1990-08-10

Inventor:

ISHIDA HIROMI; KODAIRA TETSUJI

Applicant:

GE PLASTICS JAPAN LTD

Classification:

- international:

H01B1/24; C08K3/04; C08L71/12; C08L77/00;

H01B1/24; C08K3/00; C08L71/00; C08L77/00; (IPC1-

7): H01B1/24

- european:

Application number: JP19890019630 19890131 Priority number(s): JP19890019630 19890131

Also published as:

園 JP2201811T (T1)

Report a data error here

Abstract of JP2201811

PURPOSE:To provide the smaller quantity of conductive grains by adding carbon black mainly in a specific phase, namely, a polyamide phase. CONSTITUTION:Carbon black is allowed to be contained mainly in a specific phase, namely, a polyamide phase. The carbon black being used in conductive carbon black wherein fine grains range together. A polyamide resin is formed from such a polyamide type that consists mainly of amino acid, lactam, or diamine and carboxylic acid. Polyphenylene ether is required to have the quantity of 5 through 80 pts.wt., while the polyamide to have the quantity of 95 through 20 pts.wt. To add the carbon black mainly in the polyamide phase, the carbon black is predispersed uniformly in the polyamide and subsequently mixed with the polyphenylene ether.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平2-201811

(9) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 A 7364-5G ❸公開 平成2年(1990)8月10日

H 01 B 1/24

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

匈発明の名称 導電性樹脂混合物

②特 顧 平1-19630

②出 願 平1(1989)1月31日

②発明者 石田 博 巳 栃木県真岡市鬼怒ケ丘2-2②発明者 小 平 哲 司 栃木県真岡市鬼怒ケ丘2-2

⑪出 願 人 日本ジーイープラスチ 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号

ツクス株式会社

四代 理 人 弁理士 松井 光夫

明細書

- 1. 発明の名称 導電性樹脂混合物
- 2. 特許請求の範囲
 - ポリフェニレンエーテル、ポリアミド及び カーボンブラックを含む導電性樹脂混合物にお いて、カーボンブラックが主にポリアミド相中 に含有されることを特徴とする導電性樹脂混合 物。
 - 2. ポリフェニレンエーテル、ポリアミド及び カーボンプラックを含む導電性樹脂混合物を作 る方法において、予めカーボンプラックをポリ アミド中へ均一分散させた後、これとポリフェ ニレンエーテルとを混合することを特徴とする 方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、カーボンプラックを含有して表面抵抗を低下されている、ポリフェニレンエーテル及びポリアミドより成る樹脂混合物及びその製造方

法に関する。

(従来の技術)

熱可塑性樹脂の多くは非導電性であり、従って 熱可塑性樹脂の成形品を静電塗装するためには 導電性プライマーを下塗するか、導電性粒子・フ レーク、特に導電性カーボンプラックを混入して いる。ポリフェニレンエーテルとポリアミドとを 含む樹脂組成物は、バランスのとれた物性の故に 多用されつつあり、成形品を静電塗装する要求が ある。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、ポリフェニレンエーテルとポリアミドを含む樹脂組成物に導電性粒子を混入して、成形品の表面抵抗を下げて静電塗装を適するようにするにおいて、より少い最の導電性粒子で目的を達成しようとするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明者は、ポリフェニレンエーテルとポリアミドを含む樹脂組成物にカーボンブラックを混入するにおいて、カーボンブラックを特定の相、即

ちポリアミド相に主に含有せしめることにより、 上記課題が解決されることを見出した。

すなわち本発明は、ポリフェニレンエーテル、ポリアミド及びカーボンプラックを含む導電性樹脂混合物において、カーボンプラックが主にポリアミド相中に含有されることを特徴とする導電性樹脂混合物である。

また本発明は、ポリフェニレンエーテル、ポリアミド及びカーボンプラックを含む導電性樹脂混合物を作る方法において、予めカーボンプラックをポリアミド中へ均一分散させた後、これとポリフェニレンエーテルとを混合することを特徴とする方法である。

カーボンプラックは、微細粒子が連なっている 導電性カーボンプラックが好ましい。

本発明においてポリフェニレンエーテルとは、 それ自体公知であり、たとえば一般式(A)

$$\begin{array}{c|c}
R_4 & R_1 \\
\hline
R_3 & R_2
\end{array}$$
(A)

本発明で用いるポリアミド樹脂は、アミノ酸、 ラクタム、あるいはジアミンとジカルボン酸を主 たる構成成分とするポリアミドである。構成成分 の具体例を挙げるとε - カプロラクタム、エナン トラクタム、ω - ラウロラクタムなどのラクタム、 (式中R₁ . R₂ , R₃ , 並びにR₄ は水素、ハロゲン、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子とフェニル環との間に少くとも2個の炭素原子を有するハロアルキル基及びハロアルコキシ基で第3級α - 炭素を含まないものから選んだ一価置換基を示し、 n は重合度を表わす整数である)

で表わされる重合体の総称であって、上記一般式で表わされる重合体の一種単独であってもよい。 経 以上が組合わされた共重合体であってもよい。 好ましい具体例ではR1及びR2は炭素原子数1~4のアルキル基である。 例 エーマル、ボリ(2,6-ジェチル-1,4-フェニレン)エーテル、ボリ(2,6-ジェチル-6-エチル-6-エチル-6-エチル-1,4-フェニレン)エーテル、ポリ(2,6-ジアロピル-1,4-フェニレン)エーテル、ポリ(2,6-ジアロピル-1,4-フェニレン)エーテル、ポリ(2-エチル-6-アロピル-1,4-フェニ

ε-アミノカプロン酸、11-アミノウンデカン酸、 12 - アミノドデカン酸などのアミノ酸、テトラメ チレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ウン デカメチレンジアミン、ドデカメチレンジアミン、 2,2,4 - / 2,4,4-トリメチルヘキサメチレンジ アミン、5 - メチルノナメチレンジアミン、m -キシリレンジアミン、p - キシリレンジアミン、 1,3 - ピスアミノメチルシクロヘキサン、 1.4-ビスアミノメチルシクロヘキサン、ビス・ロ・ア ミノシクロヘキシルメタン、ビス - p - アミノシ クロヘキシルプロパン、イソホロンジアミンなど のジアミン、アジピン酸、スペリン酸、アゼライ ン酸、セバシン酸、ドデカンニ酸、 1,4 - シクロ ヘキサンジカルボン酸、1,3 - シクロヘキサンジ カルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、ナフ タレンジカルボン酸、ダイマー酸などのジカルボ ン酸がある。これらの構成成分は単独あるいは二 種以上の混合物の形で重合に供され、そうして得 られるポリアミドホモポリマー、コポリマーいず れも本発明で用いることができる。特に本発明で

有用に用いられるポリアミドはポリカプロアミド(ナイロン6)、ポリヘキサメチレンアジバミド(ナイロン66)、ポリヘキサメチレンセバカミド(ナイロン610)、ポリウンデカンアミド(ナイロン12)、ポリドデカンアミド(ナイロン12)、そしてこれらポリアミドの共重合体及び混合物である。ここで用いられるポリアミドの重合度については特に制限がなく、1% 濃硫酸溶液の25℃における相対粘度がたとえば 1.5~ 5.0の範囲内にあるものを任意に用いることができる。

物、無水トリメリット酸クロライド等を挙げることができる。これらの相溶化剤は1種又は2種以上の組合せにおいて、場合によってはパーオキサイドと共に使用することができる。該相溶化剤は、本発明の樹脂組成物中に 0.01 ~10重量部の量で使用することが好ましい。

ポリフェニレンエーテルとポリアミドを相容化する方法としては、単に相容化剤を添加混合からないは予じめポリフェニレンエーテルをクエン酸、無水マレイン酸等と反応させて変性した後にポリアミドと混練する方法等のいずれのかはを使用することもできる。なお無水トリメーテルを変性する場合には、塩素受容体、例えば金属酸化物を添加することが好ましい。

本発明において好ましく用いられる導電性カーボンプラックは、ペイント等に着色目的で加える 類料用カーボンプラックとは違って、微細な粒子 が連なった形態をしているものであり、ケッチェ ンプラックとして市販されている。 ができる。あるいは、ポリアミドの重合の後に、 たとえばカルボキシル基と反応する基を有することによっても得ることとがかりたまいポリアミドを用いたる。末端基比が1以下のポリアミドを用いた場合に比べて成形品の外観及び機械的強度が飛躍的に良くなる。末端基比は、好ましくは 1.1以上、より好ましくは 1.3以上である。

導電性カーボンプラックの量は好ましくは、ポリフェニンエーテル及びポリアミドの合計 100重量部に対して 1~20重量部、特に 2~10重量部である

これらのゴム状重合体は水素化、部分水素化あるいは無水マレイン酸等により酸変性されたものであることができる。耐熱老化性を考慮した場合、水素化されたものであることが好ましい。

又、公知の如く加工性を向上するためにポリスチレン系樹脂を添加することもできる。ポリスチレン系樹脂としては、一般式 .

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\$$

(式中Rは水素または炭素原子数1~4のアルキル基であり、こはハロゲンまたは炭素原子数1~4のアルキル基である置換基を示し、pは1~5の整数である)

で示されるビニル芳香族化合物から誘導された緑返し構造単位を、その重合体中に少くとも25重量 %以上有するものでなければならない。

かかるポリスチレン系樹脂としては例えばスチレンもしくはその誘導体(たとえばα-メチルスチレン、ビニルトルエン、ビニルキシレン、エチルピニルキシレン、ビニルナフタレン及びこれらの混合物)の重合体並びに例えばポリプタジエン、ポリイソプレン、プチルゴム、EPDMゴム、エ

しスチレン系樹脂95~○重量部の比であることが 好ましい。

さらに本発明の樹脂組成物にはその物性を損な わない限りにおいて樹脂の混合時、成形時に他の 添加削、たとえば顔料、染料、補強削、充塡削、 耐熱削、酸化劣化防止削、耐候削、滑削、難型削、 結晶核削、可塑削、難燃削、流動性改良削、帯電 防止削などを添加することができる。

チレン・プロピレン共重合体、天然ゴム、ポリス ルフィドゴム、ポリウレタンゴム、エピクロロヒ ドリンのごとき、天然又は合成エラストマー物質 の混合あるいは相互作用によって変性されたスチ レン重合体、更には、スチレン含有共重合体、例 えば、スチレン・アクリロニトリル共重合体 (SAN)、スチレン-ブタジェン共重合体、 スチレン - 無水マレイン酸共重合体、スチレン -アクリロニトリル・プタジエンターポリマー (ABS)、ポリ-α-メチル-スチレン、エチ ルビニルベンゼンとジビニルベンゼンの共重合体 などが挙げられる。更に、本発明のために好まし い樹脂はポリスチレンホモポリマー、又はポリブ タジェンゴムもしくはEPDMゴムの3~30重量 %、好ましくは4~12重量%と混合、又はそれで グラフト化したゴム変性ポリスチレンである。ス チレン系樹脂の混合比率はポリフェニレンエーテ ル樹脂及びポリアミドの優れた特性を損なわない 範囲にあるのが望ましく、従ってポリフェニレン エーテルとポリアミドの合計5~ 100重量部に対

エーテルとの混合においてもこれら慣用の手段を 使用できる。

本発明における導電性樹脂混合物とは、上記のような混合物及び成形品を包含するものとする。 実 施 例

実施例で用いたポリフェニレンエーテルは、ポリ(2.6 - ジメチル - 1.4 - フェニレン)エーテル(Noryl:商標、エンジニアリングプラスチックス株式会社、クロロホルム中25℃での固有粘度0.48d1/g) である。

ポリアミドは、ナイロン 6 (商標、ユニチカ ナイロン樹脂 A 8030 A) である。

ゴム状重合体としてSEBS(商標、クレイトンG 1651、シェル化学株式会社)を用いた。

また、ポリスチレン(商標、ディックスチレン CR3500、大日本インキ化学工業株式会社も添加 した。

導電性カーボンプラックとしては、ケッチエンプラックEC 600JD (ライオン株式会社) を用いた。

特開平2-201811(5)

シリンダー温度 270℃に設定した二軸押出機を用いて、92重量部のナイロン6と8重量部のケッチエンプラックを均一に溶融混練し、押し出し、マスターペレットを作った。

次に該ペレットを表1に示す重量比で他の成分と予め均一にドライブレンドした後に、シリンダー温度 300℃に設定した二軸押出機を用いて押出し、ペレットを作った。得たペレットを 120℃で 4 時間乾燥した後、シリンダー温度 280℃、金型温度80℃に設定した射出成形機を用いて50×50×3 mmの試験片を作成した。

得た試験片の表面抵抗を測定した。結果を表 1 に示す。

比 較 例

200 ℃に設定したパンパリーミキサーを用いて80重量部の溶融したポリスチレン中に20重量部の 導電性カーボンブラックを均一に練り込み次に200 ℃に設定した二軸押出機を用いてマスターペ レットを作った。

該マスターペレットを表1に示す重量比の他の

表 1

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	実 施 例	比較例
ナイロン6マスターバッチ	37.5	
ポリスチレンマスターバッチ (うちケッチエンブラック)	(3.0)	15 (3.0)
ポリフェニレンエーテル	38	38
クエン酸	1	1
ナイロン6 (ナイロン6の合計 <u>量</u>)	6.5 (41)	41 (41)
ポリスチレン (ポリスチレンの合計攝)	12 (12)	_ (12)
表面抵抗 (Ω·cm)	1 × 10 ⁶	3.5×10^{12}

上記表より、実施例と比較例とでは全く同じ組成であるにも拘らず、実施例においては成形品の表面抵抗が著しく低いことが判る。

成分と予め均一にドライブレンドした。以下、実 施例と同様に押出し、ペレットを作り、同様に試 験片を作った。

用いた夫々の樹脂の量及び導電性カーボンプラックの量は、実施例と比較例とで同じである。